ビニリデン高分子のコンホメーションと回転障壁

〇福田光完

兵庫教育大学大学院(〒673-1494 兵庫県加東市下久米 942-1)

【緒言】

ポリフッ化ビニリデン(PVDF), ポリ塩化ビニリデン(PVDC), およびポリイソブチレン(PIB)は、代表的なビニリデン高分子である、対応するビニル高分子(それぞれポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル)に比べてそれぞれ特徴的な性質を有し、いずれも実用的に重要な材料となっている。PVDF は圧電性を有し、PVDC や PIB は気体バリア性に優れ、PIB はさらに低温領域での柔軟性、高温における力学特性、衝撃吸収性・エネルギー吸収性に優れた性質を持つ。分子内回転障壁は、高分子の分子構造やコンホメーション変化を考える上で基本的な情報であるが、最近は高精度の分子軌道計算が可能になっており、以前よりもさらに精密なコンホメーション変化に関する情報を得ることができる。本研究では ab initio 分子軌道計算により、3 種のビニリデン高分子のモデル化合物に対して最適化を行い、回転障壁を比較した。このような基礎的な計算結果から、分子の結晶性、配向性に至るまでの予測を行い、マクロな性質との関係を明らかにしたい。

【計算方法】

ab~initio計算をそれぞれの高分子に対応したモデル化合物を対象としてMP2/6-311G(d,p)レベルで最適化を行った。PIBのモデル化合物として用いた化学構造を図 1 に示す。具体的には、隣り合う 2 つの

二面角 (ϕ_1 , ϕ_2) あるいは (ϕ_2 , ϕ_3) をそれぞれ 10° おきに固定し、その他の部分は制限を与えずに最適化構造を求めた。それぞれのポテンシャルエネルギーからエネルギー等高線マップを求め、分子内回転障壁を評価した。MP2 (Møller-Plesset perturbation theory of the second-order) による最適化は非常に時間を有するためクラスター計算機を用いた。

【結果と考察】

図 2 は、分子中心がメチレン基であるPVDF、PVDCとPIBのモデル化合物に対するエネルギー等高線マップの比較である。1 kcal/molごとに最大が 6 kcal/molまで描いた。このマップから (ϕ_1,ϕ_2) がTG (トランス・ゴーシュ)、TT、TG'の間のコンホメーション変化がどの程度可能であるかを予測することがで

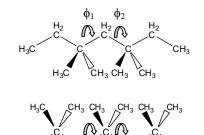


Fig.1. Structure of model compound of PIB.

 $H_2 \phi_2 \phi_3 H_2$

きる。比較的側鎖のサイズが大きいPVDCとPIBは、通常のTやGの位置から 10°以上シフトした位置に局所エネルギーミニマムが存在するが両者の等高線マップは大きく行っている。分子中心が-CX₂-

(X:F, Cl, CH₃)であるモデル化合物と合わせて考察することにより、より長い分子鎖でも最も安定なコンホメーションが予測できる。PVDFやPVDCと異なり、PIBは多様な組み合わせのコンホメーションが安定に存在する。いずれの局所安定コンホメーション位置間の転移においても回転障壁は約5 kcal/molであり、その中で最も安定な構造の一つがTGTGである。これは結晶構造で確認されているコンホメーションに相当する。PVDFの安定な結晶構造もTGTGタイプであり、TTTTは不安定な結晶であることが知られている。一方、PVDCでは安定なコンホメーションに関する詳細な報告は極めて少ない。

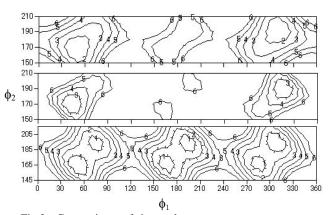


Fig.2. Comparison of internal energy contour map among PVDF (upper), PVDC (center) and PIB model (lower) in the angle range containing TG, TT and TG' conformers.